# 実用 PLD-GdBCO コート線材の低温・強磁場での臨界電流密度特性とn値 特性

Critical current density and *n* value properties of practical PLD-GdBCO coated conductor in low temperature and high magnetic field.

菊池吉展<sup>1</sup>, 淡路智<sup>1</sup>, 鈴木匠<sup>1</sup>, 渡辺和雄<sup>1</sup>, 藤田真司<sup>2</sup>, 大保雅載<sup>2</sup>, 飯島康裕<sup>2</sup>, 齊藤隆<sup>2</sup>. <sup>1</sup>東北大・金研, <sup>2</sup>フジクラ.

Y. Kikuchi<sup>1</sup>, S. Awaji<sup>1</sup>, T. Suzuki<sup>1</sup>, K. Watanabe<sup>1</sup>, S. Fujita<sup>2</sup>, M. Daibo<sup>2</sup>, Y. Iijima<sup>2</sup>, T. Saito<sup>2</sup>. <sup>1</sup>Institute for Materials Research, Tohoku University, <sup>2</sup>Fujikura.

## 1. はじめに

希土類酸化物超伝導 REBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>2</sub>(RE は希土類元 素,REBCO)コート線材は、強磁場中で高い臨界電 流密度 J<sub>c</sub>特性を持ち,機械特性に優れているため, 低温における強磁場応用などが期待されている.し かし、二次元的な結晶構造による磁場中J。特性の大 きな異方性が解決すべき重要な問題の一つとなって おり,人工的な c 軸相関ピンの導入などによる改善 がなされている. REBCO の磁場印加方向による磁 束ピンニングは, c 軸に垂直に磁場を印加した場合 に特別な振る舞いを持つことが明らかになっている. これはブロック層が相関ピンとして働くイントリン ジックピンニングによるもので、磁場に依存しない 高いJ<sub>c</sub>と, 高磁場における n 値の減少として超伝導 特性に現れる[1]. これに対し c軸に平行に磁場を印 加した場合,結晶欠陥や転移,常伝導析出物など従 来と変わらないピンニング機構と考えられている. そのため、人工的に導入された c 軸相関ピンの議論 は数多くあるが、それらを議論する上で明確にしな ければならない元来の磁束ピンニング特性と J。特 性, n 値特性との関係は詳しく議論されていない.

そこで本研究では、実用 GdBCO コート線材の B//c方向の $J_c$ 特性とn値特性を広い温度、磁場範囲で測定し、磁束ピンニングの観点を踏まえて議論する.

### 2. 試料緒言および実験方法

本研究で使用した試料はフジクラ製の実用GdBCO コート線材である. 試料は, /PLD-CeO<sub>2</sub>(約500 nm)/ IBAD-MgO (約10 nm)/ Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(約20 nm)/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(約150 nm)/Hastelloy(100  $\mu$ m)/配向基板上に, PLD(Pulse Laser Deposition)法によって膜圧2  $\mu$ mのGdBCO薄膜 が成膜されている. また,安定化層として2 $\mu$ mのAg 層を用いている. この試料に対してフォトリソグラ フィー及びウェットエッチング技術を用いて幅約 100 $\mu$ m,長さ1 mmのブリッジ状に加工した.

試料の電流-電圧特性は四端子法を用いて,通電法 により測定した.このとき,臨界電流 Ic の電解基準 は  $1 \mu$ V/cm とした.温度はヘリウムガスフローと試 料ホルダー上のヒーターにより 10 K まで精密に制 御し,磁場は 17 T まで印加して測定した.

#### 3. 実験結果と考察

3-1.臨界電流密度および n 値の温度依存性

Fig.1 と Fig.2 に B//c 印加磁場 1-17T における臨界 電流密度  $J_c$ および n 値の温度依存性を示した.温度 の低下に従い,  $J_c$ は単調に増加しているのに対して, n 値は高磁場では同様に増加しているが,低磁場で は約 30 K 以上の温度において 20 程度で抑制されて いる.これはこの温度領域において何らかの n 値を 制限するメカニズムが存在していることを示唆して いる.この現象は,  $B \perp c$  におけるイントリンジック ピンニングによる n 値の減少とは磁場に対する振る 舞いが反対であり,全く異なる現象であることが分 かる.また,30 K 以下の温度では n 値は磁場の変化



Fig.2 Temperature dependence of n-value

に対してほとんど依存せず,温度の減少と共にn値 は急激に上昇している.

#### 3-2.パーコレーションモデルによる特性解析

これら結果を解析するために、T.kiss らが提唱しているパーコレーションモデルによる電流-電圧特性解析を行った[2]. これは、REBCOの局所 J。分布がワイブル分布であると仮定し、デピニング現象をパーコレーション転移と見なしたモデルである.電流-電圧特性の解析式は(1)式のように与えられる.

$$E(J) = \frac{\rho_{FF}}{m+1} J \left( \frac{J}{J_0} \right)^m \left( 1 - \frac{J_{cm}}{J} \right)^{m+1}$$
  
For  $J \ge J_{cm}$  (1)  
$$= \frac{\rho_{FF}}{m+1} |J_{cm}| \left( \frac{|J_{cm}|}{J_0} \right)^m \left\{ \left( 1 - \frac{J}{|J_{cm}|} \right)^{m+1} - 1 \right\}$$
  
For  $J < J_{cm}$ 

ここで、 $\varrho_{\rm FF}$ は一様磁束フロー抵抗,mは $J_{\rm c}$ 分布の形 を与えるパラメータ、 $J_{\rm cm}$ は $J_{\rm c}$ 分布の最小値、 $J_{\rm 0}$ は分 布の幅の指標である、今回はm=6.5 とし、 $J_{\rm cm}$ と $J_{\rm 0}$ をフィッティグパラメータとして、電流-電圧特性か ら抽出した、Fig.3 と Fig.4 にそれぞれのパラメータ の温度依存性を示した、 $J_{\rm cm}$ は、ほぼ $J_{\rm c}$ と同様の温度 依存性を示しており、全体的に下凸の図になってい るのに対して、 $J_{\rm 0}$ は低温で上凸の図に変化しており、 10 K 以下の温度で減少している.

この変化をより明確に表すため、 $J_{cm}$ に対する相対的な $J_0$ の変化、 $J_0/J_{cm}$ をFig..5に示した. Fig.2において n 値が抑制されているのと同様の領域において、 $J_0/J_{cm}$ がほぼ一定である.これは、局所  $J_c$ 分布=要素的ピン力分布の概形が  $J_{cm}$ に対してほとんど変化しておらず、 $J_{cm}$ に対して分布の幅が飽和していることを示している.また、30 K 以下では低温になるに従い、分布の幅が狭くなっており、これは要素的ピン力が均一化していることを示している.n 値の低磁場、低温での温度依存性は、これらのピン力分布の幅の振る舞いのためであると考えられる.

#### 4. まとめ

フジクラ製の実用 GdBCO コート線材を広い温度, 磁場領域において 臨界電流密度およびn値の温度 依存性を測定した.その結果,B/c 低磁場において T>30 K ではn値が 20 程度まで抑制されるが,さら に低温では急激に上昇することが分かった.パーコ レーションモデルによる電流-電圧特性解析の結果, このn値の振る舞いはピン力の分布の幅が $J_{cm}$ に対 して飽和し,低温では要素的ピン力が均一化するこ とに起因していると考えられる.

#### 参考文献

[1] L. Civale, *et al.*: IEEE Trans. Appl. Supercond., 15 (2005) 2808.

[2] T. Kiss, *et al.*: IEEE Trans. Appl. Supercond., 13 (2003) 2607.







Fig.4 Temperature dependence of  $J_0$ 



